SO₃-EINSCHIEBUNGSREAKTIONEN BEI METALLORGANISCHEN VERBINDUNGEN VON SILICIUM, GERMANIUM, ZINN UND BLEI

HUBERT SCHMIDBAUR, LUDWIG SECHSER UND M. SCHMIDT Institut für Anorganische Chemie der Universität Würzburg (Deutschland) (Eingegangen den 3. Juli 1968)

SUMMARY

Due to its strong electrophilic character sulfur trioxide can be inserted in bonds between carbon and the elements silicium, germanium, tin and lead. This reaction takes place under very mild conditions and in general yields organometallic derivatives of sulfonic acids, R_3M-OSO_2R (M=Si, Ge, Sn and Pb; R=alkyl or aryl). Under suitable conditions organometal sulfates and sulfonic acid anhydrides, $(R_3MO)_2SO_2$ and RSO_2OSO_2R , can be detected as products of a side-reaction. The properties of the obtained products are described and the reaction mechanism is discussed.

ZUSAMMENFASSUNG

Schwefeltrioxid ist als stark elektrophiles Agens in der Lage, sich in die Bindungen zwischen Kohlenstoff und den Elementen Silicium, Germanium, Zinn und Blei einzulagern. Diese Reaktion verläuft schon unter sehr milden Bedingungen und führt im Regelfall zu Organometall-sulfonaten R_3M -OSO₂R (M=Si, Ge, Sn, Pb; R=Alkyl, Aryl). Unter geeigneten Bedingungen sind Organometall-sulfate und Sulfonsäureanhydride als Produkte einer Nebenreaktion zu beobachten: (R_3MO)₂-SO₂ und RSO_2OSO_2R . Die Eigenschaften der erhaltenen Produkte werden beschrieben und der Reaktionsverlauf diskutiert.

EINLEITUNG

Siliciumorganische Verbindungen mit funktionellen Gruppen reagieren mit Schwefeltrioxid bevorzugt an den jeweiligen funktionellen Zentren. Dadurch bleiben die organischen Reste meist vor einem Angriff durch das elektrophile Agens verschont. In diesem Sinne erfahren Halogensilane bei der Einwirkung von Schwefeltrioxid eine Umwandlung in Silyl-halogensulfate¹, Siloxane und Alkoxysilane werden in Silyl-sulfate bzw. Silyl-alkylsulfate übergeführt², und Aminosilane werden zu Silyl-amidosulfaten sulfuriert³. Die nachfolgenden Gleichungen geben einfache, aber charakteristische Beispiele für derartige Umsetzungen, bei denen die Strukturelemente des SO₃ in die Silicium-Element-Bindungen eingeschoben werden^{1,2,3}.

$$(CH3)3Si-Cl+SO3 \rightarrow (CH3)3Si-OSO2Cl$$
 (1)

$$(CH3)3Si-OCH3+SO3 \rightarrow (CH3)3Si-OSO2OCH3$$
 (2)

$$(CH_3)_3Si-N(C_2H_5)_2+SO_3 \rightarrow (CH_3)_3Si-OSO_2N(C_2H_5)_2$$
 (3)

Die konsequente Weiterverfolgung dieses Reaktionsprinzips führt zur Frage nach der Reaktivität von Si-C-Bindungen gegenüber SO₃. Dieses Problem wurde bisher wenig studiert, sodass diesbezügliche Untersuchungen wünschenswert erschienen. Aus umfangreichen Arbeiten von Eaborn und Mitarb. haben wir zwar erschöpfende Kenntnis von der Reaktivität silylsubstituierter Aromaten gegenüber Schwefeltrioxid erhalten^{4,5}, jedoch scheint Vergleichbares für einfache Alkylsilane bisher nicht zu existieren. Eaborn nimmt sogar an, dass SO₃ unter vergleichbaren Bedingungen überhaupt nicht zur Spaltung von Si-C_{alkyl}-Bindungen geeignet ist⁴. Die hier beschriebenen Untersuchungen hatten das Ziel, diesen Sachverhalt zu klären und die Anwendungsbreite dieses Reaktionstyps zu erkennen⁶. Letzteres bezieht sich vor allem auf die entsprechenden Vorgänge bei den Derivaten des Germaniums, Zinns und Bleis.

SO₃-EINSCHIEBUNGSREAKTIONEN BEI EINFACHEN UND SUBSTITUIERTEN ORGANOSILANEN

(1). Tetramethylsilan

Die Umsetzung von Tetramethylsilan mit Lösungen von Schwefeltrioxid in Methylenchlorid führt schon bei 6-10° in rascher, exothermer und fast quantitativer Reaktion (4) zu einem einheitlichen Produkt, das sich leicht als Trimethylsilylmethylsulfonat (I) identifizieren lässt.

$$(CH_3)_4Si + SO_3 \rightarrow (CH_3)_3Si - OSO_2CH_3$$
 (4)

Zwei unabhängige Synthesen von (I) aus Trimethylchlorsilan und Methylsulfonsäure sowie aus Methylenbis(trimethylsilan) und CH₃SO₃H können zur zusätzlichen Sicherung der Identität von (I) dienen:

$$(CH3)3SiCl+CH3SO3H \rightarrow HCl+(I)$$
(5)

$$(CH_3)_3SiCH_2Si(CH_3)_3 + CH_3SO_3H \rightarrow (CH_3)_4Si + (I)$$
 (6)

(I) wurde kürzlich überdies auch aus Trimethylsilyl-chlorsulfonat¹ und (CH₃)₄Si erhalten⁷.

Die Reaktion von SO₃ mit (CH₃)₄Si verläuft bei Abwesenheit eines Lösungsmittels komplizierter und weniger einheitlich. Neben einer Umsetzung nach Gl. (4) findet noch eine Nebenreaktion statt, die zu Bis (trimethylsilyl)-sulfat (II)² und Methylsulfonsäureanhydrid (III) führt. Ihre Stöchiometrie lässt sich wie folgt angeben:

Die relativen Anteile der Gleichungen (4) und (7) an der Gesamtreaktion variieren etwas mit den Versuchsbedingungen, jedoch konnte kein einheitlicher Reaktionsverlauf erzwungen werden. Immer lagen sowohl (I) wie auch (II) und (III) nebeneinander vor.

Über die Bildung von (II) und (III) lassen sich nur Vermutungen anstellen.

Eine intermediäre Bildung von Pyroschwefelsäure- bzw. Pyrosulfonat-Verbindungen mit nachfolgender Äquilibrierung scheint am wahrscheinlichsten. Entsprechende Gleichgewichte sind im System CH₃OSO₂(SO₃)_nCH₃⁸ und (CH₃)₃SiOSO₂(SO₃)_n-Si (CH₃)₃ bekannt und somit auch für (CH₃)₃SiOSO₂(SO₃)_nCH₃ anzunehmen.

(2). Trimethylphenylsilan

Die Reaktion von SO₃ mit Trimethylphenylsilan liefert dann, wenn sie in einem Lösungsmittel durchgeführt wird, nach Eaborn⁴ hohe Ausbeuten an Trimethylsilyl-phenylsulfonat (IV). Dieses Ergebnis können wir bestätigen. In Abwesenheit von Solvens erhält man jedoch auch hier Nebenprodukte, nämlich (II) und Phenylsulfonsäureanhydrid (V).

$$(CH_3)_3SiC_6H_5 + SO_3 \rightarrow (CH_3)_3SiOSO_2C_6H_5$$
 (8)

Die Teilreaktion (9b) erwies sich bei experimenteller Prüfung als reale Bildungsweise für (II) und (V) und stellt somit nicht nur eine hypothetische Alternative dar. Trialkylsilyl-organosulfonate setzen sich offenbar allgemein mit SO₃ unter Bildung von Bis(trialkylsilyl)-sulfaten und Sulfonsäureanhydriden um. Diese Konkurrenzreaktion zur Bildung der ersteren wird nur beim Arbeiten im Lösungsmittel ausreichend unterdrückt.

(3). Trimethyl(chlormethyl)silan

Die Reaktion nach Gl. (8) zeigt, dass SO₃ ausschliesslich in die Si-C_{aryl}- und nicht in die Si-C_{alkyl}-Bindung eingeschoben wird. Die Umsetzung von SO₃ mit Trimethyl (chlormethyl) silan verläuft ebenfalls streng selektiv: Unter Verschonung der Si-CH₂Cl-Funktion wird hier jedoch eine der Si-CH₃-Bindungen gespalten:

$$(CH3)3SiCH2Cl+SO3 \rightarrow ClCH2(CH3)2SiOSO2CH3 (VI)$$
(VI)

2 (CH₃)₃SiCH₂Cl+3 SO₃
$$\rightarrow$$
 [ClCH₂(CH₃)₂Si]₂SO₄+(III) (11) (VII)

Die Bildung der Nebenprodukte (VII) und (III) kann hier auch durch Anwendung eines Lösungsmittels nicht mehr unterdrückt werden. Die Trennung von (III), (VI) und (VII) durch Destillation bereitet Schwierigkeiten. Alle 3 Substanzen sind jedoch leicht NMR-spektroskopisch nebeneinander nachweisbar, zumal die reinen Komponenten des Gemisches auf anderem Wege mühelos zugänglich sind:

$$ClCH_2(CH_3)_2SiCl + HOSO_2CH_3 \rightarrow HCl + (VI)$$
 (12)

$$2 \operatorname{ClCH}_{2}(\operatorname{CH}_{3})_{2} \operatorname{SiCl} + \operatorname{H}_{2} \operatorname{SO}_{4} \rightarrow 2 \operatorname{HCl} + (\operatorname{VII})$$
(13)

(4). Methylenbis(trimethylsilan)

Entgegen unseren Erwartungen führt die Reaktion von SO₃ mit Methylenbis(trimethylsilan) in CH₂Cl₂ zu einer Einschiebung der SO₃-Komponente in eine endständige Si-CH₃-Gruppe. Die SiCH₂-Si-Brücke bleibt unangetastet!

$$(CH_3)_3SiCH_2Si(CH_3)_3 + SO_3 \rightarrow (CH_3)_3SiCH_2Si(CH_3)_2OSO_2CH_3$$
 (14)
(VIII)

Dies verwundert insofern, als die Umsetzungen nach den Gl. (1) bis (4), (8) und (10) die Vermutung nahelegten, dass es sich bei diesem Reaktionstyp um einen elektrophilen Angriff der SO₃-Molekel auf die Silan-Komponente mit nachfolgender Umlagerung handelt^{4,5,11}. Daraus wäre eine Einschiebung von SO₃ in die Methylenbrücke zu erwarten gewesen. Vermutlich bestimmen hier aber sterische Kriterien den Reaktionsverlauf.

Die Struktur von (VIII) lässt sich durch hydrolytischen Abbau ebenso beweisen wie durch spektroskopische Befunde: Die Hydrolyse von (VIII) liefert Methylsulfonsäure und das Siloxan (IX). Umgekehrt entsteht (VIII) auch aus [(Trimethylsilyl)methyl]dimethylchlorsilan¹⁰ und CH₃SO₃H.

In Abwesenheit von CH_2Cl_2 setzen sich SO_3 und $[(CH_3)_3Si]_2CH_2$ auch zu (III) und dem Silyl-sulfat (X) um.

2 (VIII) +H₂O
$$\rightarrow$$
 2 CH₃SO₃H+[(CH₃)₃SiCH₂Si(CH₃)₂]₂O (15)
(IX)

$$(CH3)3SiCH2Si(CH3)2Cl+HO3SCH3 \rightarrow HCl+(VIII)$$
(16)

2 (CH₃)₃SiCH₂Si(CH₃)₃+3 SO₃
$$\rightarrow$$

(III) +
$$[(CH_3)_3SiCH_2Si(CH_3)_2O]_2SO_2$$

(X) (17)

Die Trennung von (III), (VIII) und (X) bereitet wieder Schwierigkeiten. Zur Erkennung von (X) in den Spektren der Gemische wurde dieses auf anderem Wege in reiner Form synthetisiert:

$$2 (CH3)3SiCH2Si(CH3)2Cl+H2SO4 \rightarrow 2 HCl+(X)$$
 (18)

 SO_3 -einschiebung bei organogermanen, -stannanen und -plumbanen

(1). Tetramethylgerman

Eaborn et al.¹¹ haben schon vor einigen Jahren gezeigt, dass germyl-substituierte Aromaten bei der Einwirkung von SO_3 in Germyl-phenylsulfonate übergeführt werden. Unsere Untersuchungen ergaben jetzt, dass auch Ge- C_{alkyl} -Bindungen von SO_3 schon bei -40° rasch und vollständig in Ge- OSO_2C -Gruppierungen verwandelt werden. So entsteht aus Tetramethylgerman und SO_3 quantitativ Trimethylgermyl-methylsulfonat (XI).

(XI) ist—zur Kontrolle—auch aus Hexamethyldigermoxan und (III) erhältlich*.

$$(CH_3)_{\downarrow}Ge + SO_3 \rightarrow (CH_3)_3GeOSO_2CH_3$$
 (19)

^{* (}III) reagiert im übrigen nicht mit Hexamethyldisiloxan! Dies verdeutlicht die überlegene Stabilität der SiOSi-Gruppierung.

J. Organometal. Chem., 15 (1968) 77-87

$$(CH3)3GeOGe(CH3)3 + (III) \rightarrow 2 (XI)$$
 (20)

Wird die Umsetzung nach Gl.(19) ohne Lösungsmittel durchgeführt, so verläuft sie auch unter intensiver Kühlung so heftig, dass Zersetzung des Materials eintritt. Wird in CH₂Cl₂ mit SO₃ im Überschuss gearbeitet, so kommt es nicht zur Sulfurierung von (CH₃)₄Ge unter Abspaltung einer zweiten Methylgruppe, sondern zur Bildung von (III) und Bis(trimethylgermyl)-sulfat¹².

$$2 (CH_3)_4Ge + 3 SO_3 \rightarrow (III) + [(CH_3)_3GeO]_2SO_2$$
 (21)

Diese Umsetzung wurde nicht im Detail verfolgt.

(2). Tetramethylstannan

Es ist erstaunlich, dass die Reaktivität der Sn- C_{alkyl} -Bindung gegenüber SO₃ bis heute noch nicht studiert wurde. Dies liegt vielleich daran, dass Organostannane mit SO₃ ausserordentlich heftig reagieren. So läuft die Umsetzung von Tetramethylstannan mit SO₃ selbst bei -50° unter Feuererscheinung ab und führt zur Verkohlung des Reaktionsgemisches. In CH₂Cl₂ bei -78° ist die Umsetzung jedoch gut zu beherrschen. Sie liefert dann hohe Ausbeuten an Trimethylzinn-methansulfonat (XII). (XII) ist auch aus Trimethylzinn-hydroxyd und Methansulfonsäure sowie aus Tetramethylstannan und derselben Säure erhältlich.

Mit überschüssigem SO₃ reagiert (XII) zum Bis (methansulfonat) (XIII) weiter.

$$(CH3)4Sn + SO3 \rightarrow (CH3)3SnOSO2CH3$$
(XII) (22)

$$(CH3)4Sn + HOSO2CH3 \rightarrow CH4 + (XII)$$
 (23)

$$(CH3)3SnOH + HOSO2CH3 \rightarrow H2O + (XII)$$
 (24)

$$(CH_3)_4Sn + 2 SO_3 \rightarrow (CH_3)_2Sn(OSO_2CH_3)_2$$
 (25)
(XIII)

(XIII) entsteht auch bei der Umsetzung von Trimethylchlorstannan mit SO₃. Diese Reaktion stellt wie jene nach Gl. (25) insofern ein Novum dar, als entsprechendes weder bei (CH₃)₄Si und (CH₃)₄Ge noch bei (CH₃)₃SiCl¹ und (CH₃)₃GeCl¹² zu beobachten war. Erst bei Organostannanen ist offenbar ein Angriff auf eine zweite Alkylgruppe möglich. Diesem folgt im Falle des (CH₃)₃SnCl eine Disproportionierung zu Dimethyldichlorstannan und (XIII):

$$2 (CH3)3SnCl + 2 SO3 \rightarrow (CH3)2SnCl2 + (XIII)$$
 (26)

(3). Trimethylphenylstannan

Schwefeltrioxid spaltet auch bei Organostannanen bevorzugt Aryl-Reste ab, sodass aus Trimethylphenylstannan ausschliesslich Trimethylzinn-benzolsulfonat (XIV) erhalten wird:

$$(CH_3)_3 SnC_6 H_5 + SO_3 \rightarrow (CH_3)_3 SnOSO_2 C_6 H_5$$
 (27)
(XIV)

(4). Tetraorganoplumbane

Noch vor Abschluss unserer eigenen Arbeiten⁶ erschienen Publikationen aus

anderen Laboratorien, die sich mit der Reaktion von SO₃ mit Bleiorganylen befassen¹³⁻¹⁵. Durch diese Arbeiten, die die Darstellung von Organoblei-alkylsulfonaten nach diesem Verfahren zum Gegenstand haben, erübrigte sich die Fortführung unserer eigenen Untersuchungen.

EIGENSCHAFTEN DER ORGANOMETALL-SULFONATE

In den letzten Jahren wurden im Zusammenhang mit anderen Arbeiten zahlreiche Organometallsulfonate dargestellt und untersucht. Diese Verbindungsklassen sind daher als solche, vor allem aus Untersuchungen von Anderson¹⁶, gut bekannt und die hier beschriebenen Beispiele können die homologen Reihen nur ergänzen.

Die Silyl- und Germyl-sulfonate (I), (IV), (VII) und (XI) sind farblose, hydrolyseempfindliche Flüssigkeiten, die in organischen Lösungsmitteln gut löslich sind und dort einfaches Molekulargewicht aufweisen. Sie entsprechen damit ebenso wie die Silyl-sulfonate (II), (VII) und (X) den schon früher beschriebenen Vertretern dieser Verbindungstypen^{1-5,11,12,16}. Die wichtigsten spektroskopischen Daten sind, soweit sie zur Charakterisierung von Interesse sind, im experimentellen Teil angegeben. Die Organozinn-sulfonate unterscheiden sich von den vorgenannten Verbindungen in einigen Punkten sehr wesentlich. Sie zeigen weit höhere Schmelzpunkte, sind meist sehr schwer flüchtig, und in unpolaren Lösungsmitteln kaum noch löslich. Diese Befunde deuten ein unterschiedliches Strukturprinzip an, das vermutlich auf eine Koordinationspolymerisation zurückzuführen ist. Diese Annahme ist nicht neu und wurde bereits zur Erklärung der Eigenschaften zahlreicher Organozinn-Verbindungen herangezogen¹⁷⁻¹⁹. Im vorliegenden Fall dürften die Sulfonsäure-Liganden eine Brückenfunktion zwischen den Organozinn-Kationen übernehmen. Die IR- und NMR-Spektren sind mit dieser Forderung gut vereinbar.

BESCHREIBUNG DER VERSUCHE

Um Feuchtigkeit auszuschliessen, wurden alle Versuche unter einer Schutzgasatmosphäre von trockenem Stickstoff ausgeführt. Geräte und Lösungsmittel waren vorgetrocknet. Für Spektren standen die Geräte Varian A 60 (60 MHz) und Perkin-Elmer 337 zur Verfügung.

Die benötigten Chemikalien waren durchwegs nach Standardvorschriften hergestellt worden, wie sie sich in Monographien der Chemie metallorganischer Verbindungen beschrieben finden.

Umsetzungen mit Lösungen von Schwefeltrioxid in Methylenchlorid

In eine bestimmte Menge vorgekühltes Methylenchlorid wird reines Schweseltrioxid eindestilliert. (Letzteres wird durch Erhitzen aus Oleum ausgetrieben und zur Entsernung von Schweselsäureresten mehrsach über Phosphorpentoxid destilliert). Der Gehalt der Lösung ist durch acidimetrische Titration leicht bestimmbar. Die zu sulsurierende Komponente wird—gelöst in CH_2Cl_2 —in einem Kühlbad aus die erforderliche Reaktionstemperatur gebracht und dann unter Rühren langsam mit einer Lösung der äquivalenten Menge SO_3 versetzt. Anschliessend wird noch 1 Std. bei Raumtemperatur nachgerührt, CH_2Cl_2 und überschüssiges Ausgangsmaterial i. Vak. abgezogen und der Rückstand destilliert bzw. sublimiert. Ansätze

und Ausbeuten gibt die Tabelle 1, soweit die Verhältnisse nicht durch Nebenreaktionen ernstlich kompliziert wurden. Die übrigen Versuche sind einzeln beschrieben.

TABELLE 1

ANSÄTZE UND AUSBEUTEN BEI DER DARSTELLUNG VON ORGANOMETALL-SULFONATEN IN METHYLENCHLORID

SO ₃		R₃MR′		Reakt	Produkt	
(g)	(mMol)	(g)	(mMol)	Umstände	(g)	(%)
4.8 in 30 m	60 I	(CH ₃) ₄ Si 10.6 in 25 ml	120	0–5° 30 Min	(CH ₃) ₃ S 8.5	SiOSO ₂ CH ₃ (I) 84
12.5 ohne	156	(CH ₃) ₃ SiC 23.8 ohne	₆ Н ₅ 158	0° 60 Min	(CH₃)₃S 29.2	SiOSO ₂ C ₆ H ₅ (IV) 82 ^a
3.4 in 30 m	43 1	(CH ₃) ₃ SiC 13.6 in 25 ml	H ₂ Si(CH ₃) ₃ 85	0–5° 60 Min	(CH ₃) ₃ S 8.3	SiCH ₂ Si(CH ₃) ₂ OSO ₂ CH ₃ (VIII) 80
6.7 in 30 m	84 1	(CH ₃) ₄ Ge 11.7 in 25 ml	88	-35° 45 Min	(CH ₃) ₃ C 16.4	GeOSO ₂ CH ₃ (XI) 92
7.7 in 30 m	96 1	(CH ₃) ₃ SnC 17.7 in 35 ml	C ₆ H ₅ 99	−78° 60 Min	(CH ₃) ₃ S 17.9	SnOSO ₂ CH ₃ (XII) 72
4.5 in 30 m	56 1	(CH ₃) ₃ SnC 5.0 in 25 ml	28 28	-78° 60 Min	(CH ₃) ₂ S 6.25	Sn(OSO ₂ CH ₃) ₂ (XIII) 67
3.0 in 25 m	38 1	(CH ₃) ₃ SnC 9.4 in 45 ml	C ₆ H ₅ 39	-78° 60 Min	(CH ₃) ₃ S 10.6	SnOSO ₂ C ₆ H ₅ (XIV) 87

Tetramethylsilan und Schwefeltrioxid (ohne Solvens) $[\rightarrow (I), (II) \text{ und } (III)]$

In 20.0 g (CH₃)₄Si (227 mMol) in einem auf 0° gekühlten Kolben werden aus einem Vorratsgefäss langsam unter Rühren 17.3 g SO₃ (217 mMol) eindestilliert. Im Zuge der heftigen Reaktion bilden sich zwei flüssige Phasen aus, aus deren unterer auch bald farblose Kristalle abgeschieden werden. Anschliessend wird bei Raumtemperatur eine Std. lang weitergerührt und kurz unter Rückfluss auf 40° erwärmt. Durch Filtration lassen sich 8.1 g Methylsulfonsäureanhydrid (III) gewinnen (43%); nach Waschen mit CCl₄ und Trocknen i. Vak. Schmp. 70°. Eine Vergleichsprobe, dargestellt aus CH₃SO₂Cl und AgOSO₂CH₃, zeigt keine Schmp.-depression. (Gef.: Äquiv.-Gew., 88.2. C₂H₆O₅S₂ ber.: Äquiv.-Gew., 87.10.) ¹H-NMR: δ(CH₃) –202 Hz (CCl₄, TMS int.).

Das flüssige Reaktionsgemisch wurde destillativ in 3 Fraktionen aufgetrennt, deren letzte (Sdp. 109–110°/13 mm) als Bis(trimethylsilyl)-sulfat (II) identifiziert wurde (3 g, 6%), Schmp. 46–50° (Lit.² 46–50°). (Gef.: Äquiv.-Gew., 120.1. C₆H₁₈-O₄SSi₂ ber.: Äquiv.-Gew., 121.23.) ¹H-NMR: δ(CH₃) –23.5 Hz (CCl₄, TMS int.)²⁰. Die beiden anderen Fraktionen bestanden aus einem Gemisch von (I) und

(II) (NMR, Äquiv.-Gew.), Sdp. 89–109°/13 mm, 18.8 g. Die Auswertung der Analysen beweist, dass (I) und (II) in Ausbeuten von insgesamt 35.5 bzw. (6+15.5)% vorliegen (bezogen auf SO₃). Ein Teil des (CH₃)₄Si blieb unverbraucht.

Trimethylsilyl-benzolsulfonat und $SO_3 \rightarrow (II)$ und (V)

Zu einer Lösung von 12.05 g (IV) (52.4 mMol) in 20 ml CH₂Cl₂ wird eine Lösung von 2.1 g SO₃ (26.2 mMol) in 10 ml CH₂Cl₂ langsam zugegeben und das Gemisch anschliessend 30 Min unter Rückfluss erhitzt. Nach Entfernen des Lösungsmittels i. Vak. hinterbleiben 14.1 g einer farblosen, halbfesten Masse, die bei der Destillation i. Vak. von 45–55°/0.2 mm 5.4 g (II) (86%) ergeben. Äquiv.-Gew. gef.: 120.8. 1 H-NMR: δ (CH₃) –23.5 Hz.

Eine weitere Fraktion vom Sdp. 55–90°/0.2 mm besteht aus (II) und (IV) (1.4 g, ¹H-NMR). Als Rückstand verbleiben 6.6 g Benzolsulfonsäureanhydrid (V) (85%), Schmp. 88°. (Gef.: Mol.-Gew. ebull. in Benzol, 288; Äquiv.-Gew., 151.2. C₁₂H₁₀O₅S₂ ber.: Mol.-Gew., 298.34; Äquiv.-Gew., 149.17.) ¹H-NMR: nur Phenylprotonen.

Trimethyl(chlormethyl)silan und $SO_3 [\rightarrow (III), (VI) \text{ und } (VII)]$

In 26.0 g (CH₃)₃SiCH₂Cl (212 mMol) werden bei -30° unter Rühren 15.7 g SO₃ (196 mMol) einkondensiert. Die Lösung trübt sich erst beim Auftauen auf -5° und scheidet dann Kristalle ab. Diese werden filtriert, mit CCl₄ gewaschen und i. Vak. getrocknet: 9 g (III) (53% bez. auf SO₃), Identifizierung wie oben.

Die flüssige Phase wird destillativ in mehrere Fraktionen aufgetrennt. Eine solche vom Sdp. $110^{\circ}/0.6$ mm (3.4 g, 55%) besteht aus Bis[(chlormethyl)dimethylsilyl]-sulfat (VII). (Gef.: S, 10.10; Mol.-Gew. in Benzol, 306; Äquiv.-Gew., 156.5. $C_6H_{16}Cl_2O_4SSi_2$ ber.: S, 10.30%; Mol.-Gew., 311.36; Äquiv.-Gew., 155.68.)

Die niedriger siedenden Anteile (Sdp. < 110°/0.5 mm, 12.8 g) stellen ein Gemisch von (VI) und (VII) dar (¹H-NMR). Reines (VI) wurde zum Vergleich wie unten angegeben hergestellt. Auch (VII) wurde auf anderem Wege synthetisiert (s.u.).

Methylenbis(trimethylsilan) und $SO_3 \rightarrow (III)$, (VIII) und (X)

Unter Aufrechterhaltung einer Temperatur von -30° werden in 36 g (CH₃)₃-SiCH₂Si(CH₃)₃ (219 mMol) nach und nach 15.45 g SO₃ (193 mMol) eindestilliert. Die Mischung färbt sich gelb und scheidet allmählich farblose Kristalle ab. Nach Stehen über Nacht bei Raumtemperatur wird die Flüssigkeit abdekantiert, man wäscht die Kristalle mehrfach mit CCl₄ und trocknet i. Vak.; 7 g (III) (41 % d.Th.); Eigenschaften wie oben.

Die destillative Aufarbeitung der Flüssigkeit ergibt beim Sdp. 32–48°/0.05 mm nochmals etwa 2.5 g unreines (III) (NMR, Äquiv.-Gew.). Eine folgende Fraktion vom Sdp. 48–53°/0.05 mm besteht vorwiegend aus $(CH_3)_3SiCH_2Si(CH_3)_2OSO_2-CH_3$ (VIII). Daneben liegt auch $[(CH_3)_3SiCH_2Si(CH_3)_2O]SO_2$ (X) vor. Gesamtmenge 24 g, Äquiv.-Gew. 225 [76% (VIII) und 24% (X)] oder 34 bzw. 9% d.Th. Vergleichsspektren zur Zuordnung des NMR-Spektrums der Mischung werden von den auf anderem Weg erhaltenen Reinsubstanzen (s.u.) angefertigt. Eine letzte Fraktion (Sdp. 80–83°/0.05 mm) stellt reines (X) dar; 3.4 g, 4.5%. (Gef.: Äquiv.-Gew., 195. $C_{12}H_{34}O_4SSi_4$ ber.: Äquiv.-Gew., 193.42.) 1H -NMR: $\delta[(CH_3)_2Si]$ –5.5 (9 H), $\delta[(CH_3)_2Si]$ –23.5 (6 H), $\delta(CH_2)$ –8.5 (2 H) (CCl₄, TMS int.).

Tetramethylchlorstannan und Schwefeltrioxid $[\rightarrow (XIII)]$

 $(CH_3)_3$ SnCl (7.8 g, 39 mMol) wird in 35 ml CH_2 Cl₂ gelöst, die Lösung wird auf -78° abgekühlt und langsam mit einer Lösung von 3.1 g SO₃ (39 mMol) in 30 ml CH_2 Cl₂ versetzt. Es setzt eine heftige, exotherme Reaktion ein. Der zunächst ausfallende Niederschlag löst sich beim Aufwärmen auf Raumtemperatur. Später scheiden sich aber nochmals Kristalle ab. Nach 24 Stdn. wird dekantiert, der Rückstand mit 2×15 ml CH_2 Cl₂ gewaschen und i.Vak. getrocknet. Ausbeute 6.0 g Dimethylzinn-bis (methansulfonat) (XIII) (90%), Zers. temp. $\sim 200^\circ$. (Gef.: C, 13.84; H, 3.83; S, 18.40. $C_4H_{12}O_6S_2$ Sn ber.: C, 14.17; H, 3.56; S, 18.42%.) IR (Nujol): 1270 st, 1092 sst, 1036 st, 981 sw, 823 Sch, 813 st, 783 sw, 594 sw, 557 m, 525 m, cm⁻¹.

Darstellung der Vergleichsubstanzen

Trimethylchlorsilan und Methansulfonsäure $[\rightarrow (I)]$. (CH₃)₃SiCl (19.6 g, 181 mMol) wird langsam unter Rühren mit 16.5 g CH₃SO₃H versetzt. Nach kurzer Zeit setzt kräftige Chlorwasserstoffentwicklung ein. Das Reaktionsgemisch wird nach beendeter Zugabe so lange auf dem Wasserbad unter Rückfluss erhitzt, bis die Gasentwicklung aufhört. Anschliessend wird destilliert: 17.9 g (I) (59% d.Th.), Sdp. 88.5–90°/13 mm, Schmp. -21° . (Gef.: C, 29.0; H, 7.4; Mol.-Gew. ebull. in Benzol, 174.3; Äquiv.-Gew., 167. C₄H₁₂O₃SSi ber.: C, 28.54; H, 7.19%; Mol.-Gew., 168.1; Äquiv.-Gew., 168.1.) ¹H-NMR: δ (CH₃Si) -23.5 (9 H), δ (CH₃S) -176 (3 H) (CCl₄, TMS int.).

Methylenbis (trimethylsilan) und Methansulfonsäure $[\rightarrow (I)]$. (CH₃)₃SiCH₂-Si(CH₃)₃ (6 g, 38 mMol) wird mit 3 g CH₃SO₃H (31 mMol) vermischt und einige Stdn. am Rückfluss erhitzt. Es entweicht Tetramethylsilan, welches in einer Falle kondensiert und spektroskopisch identifiziert werden kann, (IR, NMR). Wenn kein TMS mehr gebildet wird ist die Reaktion beendet. Die Destillation liefert beim Sdp. 91–95°/13 mm 2.8 g (I) (53%). Eigenschaften wie oben.

(Chlormethyl)dimethylchlorsilan und Methansulfonsäure [\rightarrow (VI)]. Aus 15 g CH₂Cl(CH₃)₂SiCl (105 mMol) und 9.6 g CH₃SO₃H (100 mMol) wird, wie für (CH₃)₃-SiCl und CH₃SO₃H beschrieben, (Chlormethyl)dimethylsilyl-methansulfonat hergestellt. Sdp. 69–72°/0.2 mm. Ausbeute 13.1 g (64%). (Gef.: S, 15.42; Äquiv.-Gew., 203. C₄H₁₁O₃ClSSi ber.: S, 15.81%; Äquiv.-Gew., 202.8.) ¹H-NMR: δ (CH₂) + δ (CH₃S) – 180 (5 H), δ (CH₃Si) – 32 (6 H) (CCl₄, TMS int.).

(Chlormethyl) dimethylchlorsilan und Schwefelsäure [\rightarrow (VII)]. In gleicher Weise werden aus 30.1 g CH₂Cl(CH₃)₂SiCl (210 mMol) und 9.8 g H₂SO₄ (100 mMol) leicht 27.5 g Bis [(chlormethyl) dimethylsilyl] -sulfat (87%) erhalten. Sdp. 110–115°/0.6 mm. (Gef.: Äquiv.-Gew., 154.9. C₆H₁₆O₄Cl₂SSi₂ ber.: Äquiv.-Gew., 155.7.) ¹H-NMR: δ (CH₂) -180 (4 H), δ (CH₃) -32 (12 H) (CCl₄, TMS int.).

[(Trimethylsilyl)methyl]dimethylchlorsilan und Methansulfonsäure [\rightarrow (VIII)]. Nach dem gleichen Verfahren sind aus 9.0 g (CH₃)₃SiCH₂Si(CH₃)₂Cl (50 mMol) und 4.8 g CH₃SO₃H (50 mMol) 8.0 g (CH₃)₃SiCH₂Si (CH₃)₂OSO₂CH₃ (VIII) (67%) darstellbar. Sdp. 58–60°/0.1 mm. (Gef.: C, 35.20; H, 8.54; Mol.-Gew. ebull. in Benzol, 223; Äquiv.-Gew., 237. C₇H₂₀O₃SSi₂ ber.: C, 34.96; H, 8.38%; Mol.-Gew., 240.5; Äquiv.-Gew., 240.5.) ¹H-NMR: δ (CH₃S) -174.5 (3 H), δ [(CH₃)₂Si] -24 (6 H), δ [(CH₃)₃Si] -5.5 (9 H), δ (CH₂) -8.5 (2 H) (CCl₄, TMS int.).

[(Trimethylsilyl)methyl]dimethylchlorsilan und Schwefelsäure $[\rightarrow (X)]$. Aus 9.8 g (CH₃)₃SiCH₂Si(CH₃)₂Cl (54 mMol) und 2.45 g H₂SO₄ (25 mMol) werden

analog 7.5 g [(CH₃)₃SiCH₂Si(CH₃)₂O]SO₂ (X) (78%) gebildet. Sdp. 79–83°/0.1 mm. (Gef.: Äquiv.-Gew., 188.3. C₁₂H₃₀O₄SSi₄ ber.: Äquiv.-Gew., 193.4.) ¹H-NMR: δ [(CH₃)₂Si] -23.5 (12 H), δ [(CH₃)₃Si] -5.5 (18 H), δ (CH₂) -8.5 (4 H) (CCl₄, TMS int.).

[(Trimethylsilyl)methyl]dimethylsilyl-methansulfonat und Wasser [\rightarrow (IX)]. Eine Probe von [(Trimethylsilyl)methyl]dimethylsilyl-methansulfonat (VIII) wird langsam mit Wasser hydrolysiert, kurz zum Sieden erhitzt und nach dem Erkalten im Scheidetrichter getrennt. Die obere Phase ergibt nach dem Trocknen über CaCl₂ bei der Destillation reines [(CH₃)₃SiCH₂Si(CH₃)₂]₂O vom Sdp. 110–115°/12 mm. Ausbeuten wurden nicht bestimmt. (Gef.: C, 47.0; H, 11.1. C₁₂H₃₄OSi₄ ber.: C, 46.98; H, 11.17%) ¹H-NMR: δ [(CH₃)₂Si] -4.5 (12 H), δ [(CH₃)₃Si] -1.5 (18 H), δ (CH₂) +11.5 (4 H) (CCl₄, TMS int.). IR: ν (SiOSi) 1045 cm⁻¹.

Hexamethyldigermoxan und Methansulfonsäureanhydrid $[\rightarrow (XI)]$. Ein Gemisch von 3 g (CH₃)₃GeOGe(CH₃)₃ (12.2 mMol) und 2.05 g CH₃SO₂OSO₂CH₃ (11.8 mMol) wird solange unter Rückfluss erhitzt, bis die ursprünglich vorhandene Trennung in zwei Schichten aufgehoben ist. Die Destillation liefert dann 3. 55 g Trimethylgermyl-methansulfonat (70%), Sdp. 56–57°/0.1 mm. (Gef.: C, 22.9; H, 5.8; S, 14.75; Mol.-Gew. ebull. in Benzol, 205; Äquiv.-Gew., 213. C₄H₁₂O₃GeS ber.: C, 22.58; H, 5.68; S, 15.07%; Mol.-Gew., 212.8; Äquiv.-Gew., 212.8.) ¹H-NMR: δ (CH₃S) – 169 (3 H), δ (CH₃Ge) – 45.5 (9 H) (CCl₄, TMS int.).

Eigenschaften, Analysen und Spektren der Verbindungen (IV), (XII) und (XIV)

Trimethylsilyl-benzolsulfonat (IV). Loc. cit. Ref. 4 und 21; Vgl. auch Ref. 22. (Gef.: Äquiv.-Gew., 232. $C_{12}H_{14}O_3SSi$ ber.: Äquiv.-Gew., 230.4.) ¹H-NMR: $\delta(CH_3)$ – 20.5 (9 H), $\delta(C_6H_5) \sim -461$ (5 H) (CCl₄, TMS int.).

Trimethylzinn-methansulfonat (XII). Subl.-Temp. 170°/0.1 mm, Schmp. 143–144°. (Gef.: C, 18.31; H, 4.80; S, 12.41; Äquiv.-Gew., 260.1. $C_4H_{12}O_3SSn$ ber.: C, 18.55; H, 4.67; S, 12.38%; Äquiv.-Gew., 258.9.) ¹H-NMR: δ(CH₃S) – 163.5 (3 H), δ(CH₃Sn) – 42.5 (9 H), J (HCSn) 66.3 und 69.3 Hz. (CHCl₃, TMS int.). IR (Nujol): 1268 st, 1254 st, 1123 Sch, 1111 sst, 1048 Sch, 1036 sst, 968 sw, 786 sst, 725 Sch, 555 st, 531 m, 520 sw, cm⁻¹.

Trimethylzinn-benzolsulfonat (XIV). Schmp. 130° (aus CCl₄). (Gef.: C, 33.60; H, 4.70; S, 9.82. C₉H₁₄O₃SSn ber.: C, 33.67; H, 4.39; S, 10.00%.) ¹H-NMR: δ (CH₃) -35 (9 H), δ (C₆H₅) -447 (5 H), J(HCSn) 66.3 und 69.3. (CHCl₃, TMS int.). IR (Nujol): 1196 st und 1116 st [ν (SO₂)], 561 st [ν _{as}(SnC₃)], cm⁻¹.

Äquivalentgewichte

Zur Bestimmung der Äquivalentgewichte wurde eine genau gewogene Substanzprobe in kaltem Wasser vorsichtig hydrolysiert und zur Vervollständigung der Reaktion gegebenenfalls kurz zum Sieden erhitzt. Die gebildete Mineralsäure wurde acidimetrisch titriert. Schwefel konnte nach einem Schöninger-Außschluss durch Ba(ClO₄)₂-Lösung titrimetrisch erfasst werden.

DANK

Unsere Arbeiten wurden dankenswerterweise unterstützt vom Verband der Chemischen Industrie und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

LITERATUR

- 1 M. SCHMIDT UND H. SCHMIDBAUR, Chem. Ber., 95 (1962) 47; Angew. Chem., 70 (1958) 657.
- 2 M. SCHMIDT UND H. SCHMIDBAUR, Chem. Ber., 93 (1960) 878; 94 (1961) 2446; Angew. Chem., 70 (1958) 469.
- 3 M. SCHMIDT UND H. SCHMIDBAUR, Angew. Chem., 70 (1958) 657.
- 4 R. W. BOTT, C. EABORN UND T. HASHIMOTO, J. Organometal. Chem., 3 (1965) 442; C. EABORN UND T. HASHIMOTO, Chem. Ind. (London), (1961) 1081.
- 5 C. EABORN, Organosilicon Compounds, Butterworth, London 1960, S. 146.
- 6 L. Sechser, Dissertation, Univ. Würzburg, 1967.
- 7 R. CALAS, P. BOURGEOIS UND N. DUFFAULT, C. R. Acad. Sci., Paris, Ser. C., 263 (1966) 243.
- 8 J. R. Van Wazer, D. Grant und C. H. Dungan, J. Amer. Chem. Soc., 87 (1965) 3333; Angew. Chem., 78 (1966) 402.
- 9 H. SCHMIDBAUR, unveröffentlichte Versuche.
- 10 G. GREBER UND G. DEGLER, Makromol. Chem., 52 (1962) 174.
- 11 R. W. BOTT, C. EABORN UND T. HASHIMOTO, J. Chem. Soc., (1963) 3906.
- 12 M. SCHMIDT UND 1. RUIDISCH, unveröffentlicht; I. RUIDISCH, Dissertation, Universität München, 1961.
- 13 F. J. Padberg, Dissertation, T. H. Aachen, 1965.
- 14 R. GELIUS UND R. MÜLLER, Chem. Tech. (Berlin), 18 (1966) 371.
- 15 R. GELIUS UND R. MÜLLER, Z. Anorg. Allg. Chem., 351 (1967) 42.
- 16 H. H. ANDERSON, J. Amer. Chem. Soc., 74 (1952) 2370; Inorg. Chem., 3 (1964) 108, und frühere Arbeiten.
- 17 I. RUIDISCH, H. SCHMIDBAUR UND H. SCHUMANN, Organoelement halides of germanium, tin and lead in V. Gutmann, (Herausgeber), Halogen Chemistry, Band 2, Academic Press, London, 1967, S. 233.
- 18 R. C. POLLER, J. Organometal. Chem., 3 (1965) 321.
- 19 R. S. Tobias, Organometal. Chem. Rev., 1 (1966) 93.
- 20 H. SCHMIDBAUR, Z. Anorg. Allg. Chem., 326 (1964) 272.
- 21 H. SCHMIDBAUR, Dissertation München, 1960.
- 22 M. BECKE-GOEHRING UND G. WUNSCH, Justus Liebigs Ann. Chem., 618 (1958) 43.